



第60回光学薄膜研究会開催のご案内

拝啓

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また平素は本研究会活動に対し格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本研究会では2026年度の第3回光学薄膜研究会及び、2026年度第3回光学薄膜入門講座を機械振興会館にて下記の通り開催することを決定致しました。皆様のご参加をお待ちしております。

- ◆日時 : 2026年11月17日(火曜)
- ◆場所 : 機械振興会館 6F 66-67 (〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8)

1. 第7回光学薄膜入門講座(10:00~12:00)

- ・申込方法: 後述の参加申し込みフォームより入力ください
(定員50名 先着順)
- ・会場: 機械振興会館 **6F 6D-4**
- ・会場受付: 9:30~10:00(事前申込がない場合は参加できません)
- ・参加費: 2,000円/人

※講演内容は昨年度第4回入門講座と同様の内容を含みます。

**昨年度は研究会会員様のみに限定させて頂きましたが、
今年度からは非会員の方にもご参加いただけます。**

- ・プログラム: 講座『光学薄膜成膜用真空蒸着装置の基礎』

昭和真空株式会社 瀧本 昌行 氏

本講座では、光学薄膜に関わってはいるが、実際に装置を操作したことのない方から操作して間もないので基本的な知識に自信のない方など初級者を対象とした講義を致します。

内容としては、真空・蒸着・膜厚計・膜厚分布・膜質などの基本的な説明と応用初級としてプラズマ技術・真空蒸着における課題や注意点などにも触れたいと思います。

本講座では一方的な発信ではなく常時質問を受け付け、出席者の皆様の日々の疑問解消にもお役に立てればと考えております。

普段技術面に深く携わる機会の少ない営業マンや、これから本格的に光学薄膜の蒸着に取り組む方々の視界の霽が少し晴れるような講座になれば幸いです。

2. 第60回光学薄膜研究会 研究会(13:30~17:00)

- ・ 申込方法：後述の参加申し込みフォームより入力ください
(定員168名 先着順)
- ・ 会場：機械振興会館 **6F 66-67**
- ・ 会場受付：13:00~13:30(事前申込がない場合は参加できません)
- ・ 参加費：【会員】無料(但し、法人会員は3名/口まで)
【非会員】8,000円/人

3. 懇親会(17:10~19:10)

- ・ 申込方法：後述の参加申し込みフォームより入力ください
- ・ 会場受付：研究会参加の方は研究会会場受付にて行います。
懇親会のみ参加の方は懇親会会場にてお願い致します。
(事前申込がない場合は参加できません)
- ・ 参加費：7,000円/人
- ・ 場所：The Place of Tokyo
<https://place-tokyo.com/>
- ・ 備考：基本的に締め切り後からキャンセル料が発生いたします



4. 【研究会プログラム】

4.1 代表挨拶 (13:30-13:35)

東海大学 情報理工学部 情報科学科

室谷 裕志 氏

4.2 『超耐熱透明樹脂フィルムのご紹介』(13:35-14:20)

JSR 株式会社 オプティカルソリューション事業部
製造技術第一センター 第一チーム サブリーダー

浅野 貴之 氏

JSR が開発した超耐熱透明樹脂フィルムは、優れた耐熱性と光学特性を有しており、幅広い用途への展開を検討しています。本講演では、本フィルムの基本特性および特長に加え、用途展開に向けた検討事例について紹介します。

4.3 『光学業界の現状と将来展望』(14:20-15:05)

株式会社富士キメラ総研 第一部門第一課 課長

豊田 裕介 氏

デジタルカメラ、プロジェクター、モバイルカメラ、産業カメラ等、主要な光学機器の市場と参入プレイヤー動向、特に日本メーカーの立ち位置と中国系の台頭についてまとめます。また、今後の成長領域や日本メーカーの差別化ポイント等についてもお伝えする予定です。

===== 休憩 (15:05-15:15) =====

4.4 『CIOE参加報告』(15:15-16:00)

株式会社日立ハイテクアナリシス

西川 俊之 氏

2026年9月9～11日に中国 深圳国際コンベンションセンターで開催された世界最大級の光学関係の展示会 CIOE (CHINA INTERNATIONAL OPTOELECTRONIC EXPO) に現地参加した様子をご紹介します。

4.5 『超音波洗浄講演』(16:00-16:45)

日本エマソン株式会社 ブランソン事業本部

プレジジョンプロセッシングセールスマネージャー

近藤 貴仁 氏

超音波洗浄における基本、抑えるべき情報、原理、イメージ、さらには、洗浄プロセスの構想と使用方法の良し悪し、昨今の流行などを動画を交えながらご案内させていただきます。

弊社社会案内や機器PRを含め、40分程度の講習会となりますが、お伝えしたい内容が多いため、プレゼンテーションはテンポよくご案内する形となります。少し早いと感じるかもしれませんが、聞き逃すことなくご視聴いただければ幸いです。

4.6 事務局からのご案内 (16:45-16:55)

***注：プログラムは、諸般の事情により変更する場合がございます。**

5. 参加申込：以下のURLもしくはQR経由でお申し込み願います。

<https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=hBBmtBs56ECNVV0ibkWZWwqdZsb5xDdMqR2sg0YrcMtUMk1SS1pRUEVGRkE00UxYUVdDWktQNOVVNS4u&rae7600cf93974ae18cbfba818a129b6a=%22%E5%90%8C%E6%84%8F%E3%81%99%E3%82%8B%22>



申し込み締め切りは11月4日(水)です。

※出来るだけ早いお申込にご協力戴けますと助かります。

以下、ご注意とお願いです。

- ・ 申込は代表者がお申込の場合も参加者全員分の入力をお願いします。
- ・ 講演資料は、約 1 週間前に HP 会員ページにアップします。
- ・ 参加費は当日の会場受付にて現金でのお支払いをお願いいたします。その際に紙の領収書をお渡しします。
- ・ ご不明な点がございましたら事務局までご連絡願います。

光学薄膜研究会 事務局 今枝 (otfcom@otfse.org) 宛

以上

機械振興会館へのアクセス

- ・ 東京メトロ日比谷線神谷町駅下車 徒歩 8 分
- ・ 都営地下鉄三田線御成門駅下車 徒歩 8 分
- ・ 都営地下鉄大江戸線赤羽橋駅下車 徒歩 10 分
- ・ 都営地下鉄浅草線・大江戸線大門駅下車 徒歩 10 分
- ・ JR 浜松町駅下車 徒歩 15 分

